BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-146979

(P2003-146979A)

(43)公開日 平成15年5月21日(2003.5.21)

(51) Int. Cl. 7 C07D307/93 307/94

識別記号

FΙ

テーマコード (参考)

C07D307/93

307/94

4C037

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全6頁)

(21)出願番号	特願2001-349159(P2001-349159)	(71)出願人	000005968 三菱化学株式会社
(22)出願日	平成13年11月14日(2001.11.14)	(72)発明者	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 大篭 祐二 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地
		(72)発明者	三菱化学株式会社横浜総合研究所内 高橋 裕子 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地
main r		(74)代理人	三菱化学株式会社横浜総合研究所内 100103997 弁理士 長谷川 曉司

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】ラクトン類の製造方法

(57)【要約】

【課題】 特定の構造を有する酸無水物原料化合物を還元する際、温和な条件下で、高い収率でラクトン類を製造する方法を提供する。

【解決手段】 特定の構造を有するノルボルネンカルボン酸誘導体由来の酸無水物を還元する際、反応系中に第1級アルコール及び及び/又は第二級アルコールを添加することを特徴とする。

7

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記反応式(1)の原料化合物(A)及 び/又は反応式(2)の原料化合物(B)を、還元剤の 存在下に還元し、反応式(1)の(al)及び/又は(a 2) 、或いは、反応式(2)の(b1)及び/又は(b2)

1

で表されるラクトン類を製造する方法において、反応系 中に第一級アルコール及び/又は第二級アルコールを添 加することを特徴とするラクトン類の製造方法。 【化1】

式(2)

式(1)

(反応式(1)及び(2)中、R'~R"は、各々独立に 水素原子、置換されていてもよい炭素数1~8の直鎖 状、分岐状または脂環式アルキル基を指す。)

還元剤が、アルカリ金属ボロハイドライ 【請求項2】 ドである請求項1に記載のラクトン類の製造方法。

【請求項3】 還元反応が開始する前に、予め還元剤と アルコールを接触させない請求項1又は2に記載のラク トン類の製造方法。

【請求項4】 第一級及び/又は第二級アルコールと原 料化合物(A)及び/又は(B)との混合溶液を予め調 製し、この混合溶液を還元剤を含む液と混合することに より還元反応を行なう請求項3に記載のラクトン類の製 造方法。

【請求項5】 反応式(1)及び(2)中のR'~R'が 水素原子、メチル基及びエチル基からなる群からそれぞ れ独立に選ばれるものである請求項1~4のいずれかに 記載のラクトン類の製造方法。

【請求項6】 第一級及び/又は第二級アルコールが、 炭素数1~8のアルコールである請求項1~5のいずれ かに記載のラクトン類の製造方法。

【請求項7】 反応式(1)中のR'~R'が水素原子で あり、R'~R'が水素原子またはメチル基である請求項 1~6のいずれかに記載のラクトン類の製造方法。

【請求項8】 反応式(2)中のR'~R*が水素原子で ある許請求項1~6のいずれかに記載のラクトン類の製 造方法。

該アルコールがメタノール, エタノール 【請求項9】

ずれかに記載のラクトン類の製造方法。

【請求項10】 原料化合物に対し、添加する該アルコ ールのモル比が0.1~10の範囲である請求項1~8 のいずれかに記載のラクトン類の製造方法。

【請求項11】 請求項1~10のいずれかに記載され た方法により得られるラクトン類を(メタ)アクリル酸 と反応させることにより、(メタ)アクリル酸エステル 30 を製造する方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は特定の酸無水物原料 化合物を水素化ホウ素ナトリウム等の還元剤で還元し、 対応するラクトン構造を有する化合物を製造する方法に 関する。

[0002]

【従来の技術】本発明により得られるラクトン化合物 は、医薬、農薬などの機能性化学品の原料として広く用 いられる。特に本発明で得られる化合物は活性な炭素-炭素二重結合を有しており、ここに例えば(メタ)アク リル酸のような重合性カルボン酸を付加させることが可 能である。こうして得られたラクトン構造を含有する (メタ) アクリル酸エステルをモノマーとする高分子化

合物をベース樹脂としたレジスト材料は、高エネルギー 線に感応し、感度、解像性、エッチング耐性に優れてい るため、電子線や遠紫外線による微細加工に有用であ る。特にArFエキシマレーザー、KrFエキシマレー ザーの露光波長での吸収が小さいため、微細でしかも基 またはイソプロパノールから選ばれる請求項1~8のい 50 板に対して垂直なパターンを容易に形成することができ 3

るという特徴を有する。さらに本発明で得られるラクトン化合物の活性な二重結合を利用して、開環重合やビニル重合を行うと、ラクトンが主鎖にペンダント型に結合した樹脂が得られる。これらの樹脂はポリオレフィンでありながら、極性官能基の性質もあわせ持った新しい樹脂として様々な分野で有用な樹脂として利用される。

【0003】同一分子内に炭素一炭素二重結合を有する酸無水物の還元によって、その二重結合を残したままで酸無水物のみを選択的に還元し、ラクトンに導くための還元剤としては、水素化ホウ素ナトリウム/ジメチルホ 10ルムアミド (DMF) 系や水素化リチウムアルミニウムなどが知られている (M.M. Kayserら、Canadian Journal of Chemistry、56、p.1524 (1978); E.M. Mangnusら、Synthetic Communications、22、p.783 (1992); J. Haslouinら、Tetrahedron Letters、p.4651 (1976)など)。これらの反応系では目的物の収率が80%以上という比較的高い結果が得られているが、前者の反応系では溶媒としてDMFを使用しているために生成物の効率的な単離に煩雑な操作を必要とする。また、後者の反応系では一78℃という過酷な反応条件を選択せねばならず、エ 20 業的な実施には不利な技術である。

【0004】一方、同様の反応において、水素化ホウ素ナトリウムを還元剤として使用する際の一般的な溶媒としては、テトラヒドロフラン(THF)やエタノールなどが知られている。前者のTHF溶媒では、本発明の比較例に示すように目的物の収率が50%程度と低い。また、後者のエタノール溶媒系は、Tetrahedron Letters, Vol. 35, No. 8, pp. 1165-1168 (1994)に開示されてい

るが、還元剤が比較的速やかに加溶媒分解されるため に,過剰量の還元剤が必要となるなど,工業的な実施に は適さない。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記事情に鑑みなされたもので、従来技術には開示されていない特定の構造の酸無水物原料化合物を、温和な反応条件下で、合理的な量の還元剤により、高い収率で目的とするラクトン化合物を製造できる方法を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、本発明の特定の構造を有する酸無水物原料化合物を還元する際に、特定のアルコールを反応系に添加することにより、温和な反応条件下で、合理的な量の還元剤により、高い収率で目的とするラクトン化合物を製造できることを見出し、本発明に到達した。

[0007] 即ち、本発明の要旨は、下記反応式(1)の原料化合物(A)及び/又は反応式(2)の原料化合物(B)を、還元剤の存在下に還元し、反応式(1)の(a1)及び/又は(a2)、或いは、反応式(2)の(b1)及び/又は(b2)で表されるラクトン類を製造する方法において、反応系中に第一級アルコール及び/又は第二級アルコールを添加することを特徴とするラクトン類の製造方法、に存する。

[0008] [化2]

式(1)

式(2)

[0009] (反応式(1)及び(2)中、 $R'\sim R$ は、各々独立に水素原子、置換されていてもよい炭素数 $1\sim 8$ の直鎖状、分岐状または脂環式アルキル基を指す。)

[0010]

【発明の実施の形態】(酸無水物原料化合物)本発明で 50

使用する原料化合物は、下記一般式(A)及び/又は(B)で示されるノルボルネンカルボン酸誘導体由来の酸無水物である。

[0011]

【化3】

【0012】一般式(A)中のR'~R'及び一般式

(B) 中のR'~R'は、水素原子、炭素数1~8の直鎖 状、分岐状及び脂環式アルキル基から選ばれる基であ る。中でも、反応式 (1) においては、R'~R'が水素 10 好ましい。 原子であり、R'~R'が水素原子またはメチル基である のが好ましく、特には、R'~R'の全てが水素原子であ るのが好ましい。また、反応式(2)においては、R' ~R[®]が全て水素原子であるのが好ましい。これら反応 式(1) 又は(2)のR'~R'のアルキル基は更に置換 されていてもよく、その置換基としては、フェニル基、 トルイル基等のアリール基;ヒドロキシル基,メトキシ 基、エトキシ基等のアルコキシル基、メトキシカルボニ ル基、エトキシカルポニル基等のカルポアルコキシル基 等が挙げられる。具体的には5-ノルポルネン-2,3 20 を採用するのがよい。 -ジカルボン酸無水物、2-メチルノルボルネン-2, 3-ジカルポン酸無水物,シクロペンタジエンと無水イ タコン酸との Diels-Alder 付加物などが挙げられる。

【0013】原料化合物の濃度(重量百分率)は、滴下 終了時基準で、反応液に対して1~70wt%,好まし くは3~50wt%, さらに好ましくは5~40wt% の範囲である。

(第一級又は第二級アルコール) 本発明で使用できる第 一級又は第二級アルコールとしては、炭素数1~8の直 鎖状,分岐状の脂肪族または脂環式の第一級または第二 30 級アルコールが好ましく用いられる。具体的にはメタノ ール, エタノール, n-プロパノール, イソプロパノー ル, n-プタノール, イソプタノール, 第二プタノー ル, n-アミルアルコール, イソアミルアルコール, n -ヘキサノール, シクロヘキサノール, n-ヘプタノー ル, n-オクタノール, 2-エチルヘキサノールなどが 挙げられる。中でも、メタノール, エタノール, n-プ ロパノール, イソプロパノール, n-ブタノール, イソ プタノール、1-メチルプロパノールからなる群から選 ばれる炭素数1~4のアルコールが好ましく、特にはメ 40 タノール,エタノールまたはイソプロパノールから選ば れるアルコールが好ましい。特には第一級アルコールが よい。

【0014】アルコールの好ましい使用量は使用するア ルコールの種類によって変化するが、一般的には還元剤 に対するモル比で 0.01~50,好ましくは 0.1~ 20, さらに好ましくは0.5~10の範囲である。

(溶媒) 還元反応に使用する溶媒は、原料化合物を溶解 する非プロトン性の溶媒が好ましい。例えばヘキサンや ベンゼンなどの脂肪族又は芳香族炭化水素類、ジエチル 50 を、硫酸等の酸触媒の存在下、定法により付加させるこ

エーテル、THF、ジオキサンなどのエーテル類、酢酸 メチル、酢酸エチルなどのエステル類、ィープチロラク トン、δ-バレロラクトンなどのラクトン類などが好ま しく使用できる。

(還元剤) 還元剤としては、アルカリ金属ボロハイドラ イドや水素化リチウムアルミニウム等の公知の還元剤が 使用できる。中でもアルカリ金属ボロハイドライドが好 ましく、アルカリ金属としては、リチウムやナトリウム が挙げられる。また、特には水素化ホウ素ナトリウムが

【0015】 還元剤の使用量は原料化合物に対するモル 比で $0.5 \sim 4$, 好ましくは $0.7 \sim 3$, さらに好まし くは1~2の範囲である。

(反応方法) 本発明においては、還元反応が開始する前 に、予め還元剤とアルコールを接触させない方法で酸無 水物原料化合物と還元剤及びアルコールを接触させるの がよい。例えば、第一級及び/又は第二級アルコールと 原料化合物(A)及び/又は(B)との混合溶液を予め 調製し、この混合溶液を還元剤を含む液と混合する方法

【0016】一般的には反応器に還元剤を含む懸濁液を 仕込み、ここに反応器に仕込んだ溶媒と同一の溶媒に溶 解した酸無水物原料化合物を連続的又は間欠的に滴下す ることによって反応を進行させる。この際、原料溶液に 予め設定量のアルコールを共存させるのが簡便である が、必要に応じてアルコールは別途滴下しても良い。ま た, 原料およびアルコール溶液を反応器に仕込み, 還元 剤又はその懸濁液を滴下しても構わない。

(反応条件) 反応温度は原料溶液の滴下速度や濃度によ って最適温度が変化するが、一般的には-50~100 ∇ , 好ましくは $-40\sim70$ ∇ , さらに好ましくは-30~50℃の範囲である。反応時間は滴下速度と同一で あり、0.1時間から30時間、好ましくは0.2~2 0時間、さらに好ましくは0.5~10時間の範囲であ る。必要に応じて滴下終了後に20時間以内の熟成時間 を設けることもできる。反応は水分の混入を可能な限り 避けながら行う。そのためには、反応器および原料溶液 の受器を不活性ガス雰囲気としておくことが好ましい。 不活性ガスとしては、反応の円滑な進行を阻害しないも のであれば何でも良いが、水素、ヘリウム、窒素、アル ゴン、メタンなどが例示できる。

(生成物の単離精製) 反応終了後, 反応生成液を塩酸等 の適当な酸で酸性とし、トルエンなどの有機溶媒で抽出 した後、蒸留、再結晶、クロマトグラフィーなどの方法 により目的物を精製できるが、一般には抽出液を濃縮す ることにより十分に高い純度の生成物が取得できる。

((メタ)アクリル酸エステルの製造) このようにして 合成した本発明のラクトン化合物は、その炭素ー炭素二 重結合部分に (メタ) アクリル酸等の重合性カルボン酸

とにより、ラクトン構造を有するカルボン酸エステル、 特に(メタ)アクリル酸エステルを製造することができ る。

[0017]

【実施例】以下に実施例により本発明を詳細に説明する が、本発明はその要旨を超えない限り、以下の実施例に 限定されるものではない。

(実施例1)容量200mlの側管付き滴下ロート,温 度計および逆流冷却器を付した容量1しの四頸丸底フラ スコ (反応器) に磁気撹拌子を入れ、窒素ガスを流しな 10 率は56.0%であった。 がら加熱乾燥した。ここに順次THF350mlと水素化ホ ウ素ナトリウム18.15g(0.48mol)を仕込んだ。滴下ロー トに、メタノール 15.38g(0.48mol)を加えた5-ノルボ ルネン-2、3-ジカルボン酸無水物 (化合物(A) において、R1~R6が全て水素原子である化合物に相 当) 78.80g(0.48mol)のTHF(250ml)溶液を仕込んだ。 反応器を氷/食塩浴で-10℃に冷却し、撹拌しつつ滴 下ロートより酸無水物原料化合物を含む溶液を1時間で 滴下した。その間反応液の温度は8℃以下に保たれた。 【0018】滴下終了後、2規定の塩酸水溶液 (280m 1) を注意深く加えたところ、無色透明の2層の溶液と なった。これを分液し、THF層と水層(1)を得た. THF層の溶媒を減圧下に留去し、トルエン 200mlを加 え、十分撹拌した後に不溶分をろ過によって除いたとこ ろ、トルエン層と水層の二層溶液が得られた。この二層 を分液し, 水層をトルエン (100ml) で抽出し, トルエ ン層と水層(2)に分け、トルエン層は上記のトルエン 層に合わせた。水層(1)と(2)を合わせ、トルエン (300ml) で抽出し、抽出液を上記のトルエン層に合わ せた。この合わせたトルエン層を飽和炭酸水素ナトリウ 30 ム 50mlで4回洗浄し、次いで純水 50mlで3回洗浄し た。無水硫酸マグネシウム上で乾燥した後、トルエンを 減圧下に留去したところ, 白色結晶 62.47g(0.416mol) が得られた。この結晶はNMRおよびガスクロマトグラ フィーによる分析の結果、3-オキソー4-オキサトリ シクロ [5. 2. 1. 0^{2.4}] デセン-8 (式 (al) に おいて、R1~R6が全て水素原子である化合物に相 当) であることが明らかとなった。原料の5-ノルボル ネン-2, 3-ジカルボン酸無水物 に対する収率は8 6. 7%であった。

(実施例2) 実施例1において, 原料として5-ノルボ ルネンー2、3ージカルボン酸無水物に代えて5ーノル ボルネン-2,2-ジカルボン酸無水物(化合物(B) において、R1~R8が全て水素原子である化合物に相 当)を使用した以外は実施例1と同様の反応操作及び後 処理操作を行った。その結果、目的生成物ビシクロ [2.2.1] ヘプタン-2-エン-6-スピロ(2) -オキソ-3'-オキサ)シクロペンタン(式 (b1) に おいて、R1~R6が全て水素原子である化合物に相

5-ノルボルネン-2,2-ジカルボン酸無水物に対す る収率は81.0%であった。

(比較例1) 実施例1においてメタノールを使用しなか った以外は,実施例1と同様の反応操作及び後処理操作 を行った。その結果、目的生成物3-オキソー4-オキ サトリシクロ [5. 2. 1. 0^{1.6}] デセン-8 (式 (a 1) において、R1~R6が全て水素原子である化合物 に相当) の収量は40.35g(0.269mol)であった。原料5-ノルボルネン-2,2-ジカルボン酸無水物に対する収

(実施例3) 3-オキソー4-オキサトリシクロ[5. 2. 1. 03.6] デカン-8-イルメタクリレートおよ び5-オキソー4-オキサトリシクロ[5.2.1.0] *・・「] デカン-8-イルメタクリレートの製造;100 mlのナス型フラスコ中で、上記実施例1で得られた3 -オキソー4-オキサトリシクロ[5.2.1. 0'.'] デカン-8-エン13.12g(87.4mm o1) および4-メトキシフェノール30mgを,メタ クリル酸30.09g(350mmo1)に溶解した. 20 ここに95%濃硫酸3.62g(35mmol)を加 え,内容物を撹拌しつつ油浴上で120℃で3時間加熱 した。室温に冷却の後、炭酸ナトリウム4gを水100 mlに溶解した水溶液に、上記で得た反応生成液を注意 深く投入し、室温で30分間撹拌した. トルエン100 m 1 を加えた後、水層を分離し、70℃の水浴上で減圧 下に内容物重量が22.5gとなるまで濃縮した。ここ にトルエン100mlを加え,50ml毎の飽和炭酸水 素ナトリウム水溶液で4回洗浄し、生成した茶色固形物 をろ過することによって除去した後, 50ml毎の純水 で3回洗浄した。無水硫酸マグネシウム上で乾燥し,減 圧下にトルエンを留去することによって、17.31g の粘調な生成物を得た。これをシリカゲルカラムクロマ トグラフィー (溶離液:酢酸エチル:トルエン=1:1 容量比)に付し、99%以上の純度で3-オキソー4-オキサトリシクロ[5.2.1.01.6] デカン-8-イルメタクリレートおよび5-オキソー4-オキサトリ シクロ [5. 2. 1. 01.6] デカン-8-イルメタク リレートの混合物 15.69g(66.4mmol)が 得られた. 原料3-オキソー4-オキサトリシクロ [5.2.1.01.6] デカン-8-エンに対する収率 40 は76%であった。

(実施例4) ピシクロ[2.2.1] ヘプタン-スピロ - (2¹ -オキソ-3¹ -オキサ)シクロペンタン-2 -イルメタクリレートおよびピシクロ[2.2.1]へ プタン-スピロー(2'-オキソー3'-オキサ)シク ロペンタン-3-イルメタクリレートの製造:100ml ナス型フラスコ中で、実施例2で得られたビシクロ [2. 2. 1] ヘプタン-2-エン-スピロ-(2'-オキソー3'-オキサ)シクロペンタン12.15g(74.0mmo 当) が白色結晶として63.86g(0.389mol)得られた。原料 50 l)、メタクリル酸 25.50g(296.2mmol)、および4-メト

キシフェノール14.6mgを混合し均一溶液とした。ここに 9 5 % 濃硫酸1.943g(18.8mmol)を加え、攪拌しながら油 浴上で120℃、2時間加熱攪拌を続けた。反応液を室 温に冷却した後、炭酸ナトリウム2.02g(19.06mmol)の水 溶液(20ml)を加え、攪拌、放置後水層を分離し、得られ たトルエン溶液を70℃/10mmHgの減圧加熱条件で1 時間処理し、トルエンおよびメタクリル酸を留去した。 各20mlの飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で4回洗浄し、 さらに有機層を各10mlの純水で4回洗浄した。無水硫酸 マグネシウム上で乾燥の後、トルエン30mlとクロマト用 10 件下、高収率で製造することが可能となる。 シリカゲルを加え、この縣濁液を室温で1時間攪拌し、

シリカゲルをろ別、トルエン洗浄してろ液と洗浄液を合 わせた。これから溶媒を留去したところ15.60gの油状黄 色透明な生成物を得た。この生成物は室温に放置すると 大半が結晶化した。キャピラリークロマトグラフによっ て展開すると、少なくとも8種の類似保持時間を示す化 合物からなることが分かった。収率は84.2%であった。

【発明の効果】本発明の方法によって、医薬、農薬およ び機能性樹脂の原料となるラクトン化合物を、温和な条

フロントページの続き

(72)発明者 髙橋 孝子

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地 三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(72)発明者 内藤 威敏

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地 三菱化学株式会社横浜総合研究所内 Fターム(参考) 4C037 UA03 UA05 WA10

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
☐ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.